



RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIAŁA OCHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZANIE ZMIAN, POMIANY, WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB NIEZGODNY Z NABYTIAMI PRAWAMI MAŁĄTKOWYMI, WYMAGA PIŚMENEJ ZGODY AUTORÓW. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI A EWENTUALNE WĄTPLIWOSCI WYJAŚNIĆ Z INWESTYTOREM.			
INWESTOR: INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIENI (IWC PAN) ul. Sokolowska 29/37, 01-142 Warszawa			
PROJEKT: PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA "CLEAN-ROOM" W BUDYNKU INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIENI POSIADEJĄCYM AKADEMIĘ NAUK PRZY UL. STRZAŃSKIEJ 8 W STANISZAWOWIE PIERSZYM, GMAA NIEPOREĆ			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: N&D PROJEKT ul. 984 Warszawa, ul. Pocztówkoj			
PROJEKTANT: Elżbieta Stefańska-Szostakowska			
upr. w specjinst. MAZ/0171/PWOE/07			
SPRAWDZIC: Andrzej Szostakowski			
upr. w specj. instalcyjnej Wg-429/91			
RYSUNEK: Plan instalacji odgromowej Dach			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
DATA: 23 05 2025			
SKALA: 1:100			
BRANŻA: Instalacje elektryczne			
REWIZJA: 00			
NR RYS. E-03			